

150. Gaydou, François P.. - A high current vacuum discharge for triode-sputtering in the 10-  
\2074 torr range / François P Gaydou. In: Vacuum : the international journal and  
abstracting service for vacuum science and technology. Vol. 17(1967), no 6, p. 325- 327.
151. Gaydou, François P.. - Verfahren zur Herstellung dünner Schichten durch Innenzerstäbung  
im 10-\2074 Torr Bereich / F.P. Gaydou. In: Mikroelektronik 2. S. 183-192.
152. Geraetebau-Anstalt: Balzers - Fürstentum Liechtenstein. - [S.l.]: [s.n.], [19--?]. 1 H.
153. Gerätebau Anstalt Balzers. In: Das Fürstentum Liechtenstein und seine wirtschaftliche  
Entwicklung. Zürich: Brun, [1952], S. 111-118.
154. Gerhardt, Axel. - Minutes on the subject : determining the gas content in metals: Second  
Balzers Costumer Conference 1966 / [issued by Balzers] ; [contrib. by A. Gerhardt ... et  
al.]. - [Balzers]: [Balzers AG], [1967]. 40 S.
155. Hacman, Dionisie. - Dünne Schichten als Bauteile in der Elektronik und  
Mikrominiaturisierung / von D. Hacman. In: Feinwerktechnik. Jg 71(1967),  
H. 3, S. 126-131.
156. Haeffner, Torsten; Bieri, Beat. - Hans Widmer: Liechtensteiner Stiftungen / von Beat Bieri.  
In: Bilanz. Okt. 1992, S. 66-72 ; 75-82.
157. Hahn, Emma. - Berufsbilder / [Hrsg.: Balzers Aktiengesellschaft] ; [Red.: Emma Hahn]. -  
Balzers: Balzers AG, 1974. [15] Bl.
158. Heitmann, W.; Ritter, Elmar. - Production and properties of vacuum evaporated films of  
thorium fluoride / W. Heitmann and E. Ritter. In: Applied Optics. Vol. 7(1968), No 2,  
p. 307-309.
159. Hengevoss, J.. - Anwendung der Tieftemperaturtechnik zur Vakuumerzeugung / von J.  
Hengevoss. In: Dechema-Monographien. Bd 58(1970).
160. Hengevoss, J.; Trendelenburg, E.A.. - Continous cryotrapping of hydrogen by argon in the  
temperature range between 4.2 und 15° K / J Hengevoss, E A Trendelenburg. In: Vacuum.  
Vol. 17(1967), no 9, p. 495-500.
161. Herzlich willkommen zum Tag der offenen Tür: 9.00 bis 16.00 Uhr / Balzers. - [Balzers]:  
[Balzers AG], [1996]. 16 S.
162. Hochvakuum: Messgerät für die chemische und physikalische Technik / Geraetebau-  
Anstalt Balzers - Fürstentum Liechtenstein. - [S.l.]: [s.n.], [19--?]. 1 Faltblatt.
163. Hoffmann, R.; Zinsmeister, Gilbert J.. - Transparente Masken, ein bedeutender Fortschritt  
in der Photolithographie / von R. Hoffmann und G. Zinsmeister. In: Feinwerktechnik.  
Jg 75(1971), H. 1, S. 6.
164. Huber, W.K.. - Mesure de la contamination d'huile dans l'ultra-vide à l'aide d'un indicateur  
radioactif / par W.K. Huber. In: Le vide. No 131 sept.-oct. 1967, p. 260-263.